Relied upon references

DERWENT-ACC-NO: 1990-151944

DERWENT-WEEK: 199020

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Magnetic recording medium with plastics or composite substrate - includes laminated buffer layer of alternating non-magnetic and ceramic layers

PATENT-ASSIGNEE: FUJI ELECTRIC MFG CO LTD[FJIE]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0249286 (October 3, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 02096921 A

April 9, 1990

N/A

000 N/A

4

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 02096921A

N/A

1988JP-0249286

October 3, 1988

INT-CL (IPC): G11B005/66

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02096921A

BASIC-ABSTRACT: Substrate formed of plastics or composite materials

composed of

plastics and ceramic. There is a buffer layer with nonmagnetic layers and ceramic layers laminated alternately, a non-magnetic ground layer, a magnetic layer and a protective lubricating layer.

ADVANTAGE - The essential disadvantages incidental to the use of the aluminium

based substrate are eliminated.

In an example, the non-magnetic layers are formed of Al, Si, Ti, V, W, etc. in addn. to Cr. The ceramic layers are formed of SiO, SiO2, Si3N4, TiC, TaC, B4C,

WC, BN, etc. in addn. to SiC.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/3

TITLE-TERMS:

dota loyes

{ metal /cemare }

Plaster

# MAGNETIC RECORD MEDIUM PLASTICS COMPOSITE SUBSTRATE LAMINATE BUFFER LAYER ALTERNATE NON MAGNETIC CERAMIC LAYER

DERWENT-CLASS: L03 T03

CPI-CODES: L03-B05J; L03-B05L;

EPI-CODES: T03-A01B1; T03-A01X;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-066389 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-118075

### ⑫公開特許公報(A) 平2-96921

®Int. Cl. 5 G 11 B

識別記号 庁内整理番号 **@公開** 平成2年(1990)4月9日

5/66 5/704

7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

磁気配録媒体 60発明の名称

> 願 昭63-249286 ②特

昭63(1988)10月3日 29出 頭

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 希世登 明 山口 個発 者

补内

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 大久保 恵 司 @発 明 者

社内

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 恒 明 者 崹 @発 ш

社内

富士電機株式会社 创出 顯 人

79代 理 弁理士 山口 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

- 1. 発明の名称 磁気記録媒体
- 2. 特許請求の範囲
  - 1) ブラスチックまたはブラスチックとセラミッ クの複合材料からなる基板上に非磁性金属膜とセ ラミックス膜とを交互に積み重ねたパッファ脳、 非磁性金属下地層、磁性層および保護調用層をと の順に形成してなることを特徴とする田気記録媒 体。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

\* 本発明は磁気記録装置に用いられる磁気ディス クなどの磁気配録媒体に関する。

〔従来の技術〕

第3図は従来用いられている磁気記録媒体の模 式的な要部構成断面図を示したものである。 第3 図の磁気記録媒体は Ae-Mg 合金基板1の上に非 磁性金属基体層 2 を被覆し、この非磁性金属基体 眉2上にさらに非磁性金属下地層3を介して例え ぱ Co-Ni-Cr 合金薄膜の磁性層 4 を被覆し、磁性

層4止に保護潤滑層5を設けてあり、基板1に非 磁性金属基体層 2 から保護潤滑層 5 までをこの符 母照に瑕み重ねたように構成したものである。

このように解成された磁気記録媒体は製造過程 で基板1を所定の面粗さ、平行度および平而度に 仕上げ、非磁性金属基体層2はNi-P合金を無低 解めっきもしくは濫板1目体をアルマイト処理す ることにより形成するのが好ましく、いずれも所 定の硬さを必要とし、袋面は機械的研磨を行なっ て所定の面精度まで仕上げる。非磁性金属下地層 3は一般に Cr を用いてスパック形成し、引続き Co-Ni-Cr 合金などの磁性増4, さらにカーボン もしくは SiOz などの 保護 潤滑層 5 を連続的にス パックして被腹する。

かくして得られた磁気配鉄媒体は強度。寸法精 **度などの機械的特性および磁気特性も良好であり、** 例えば A.e-Mg 合金基板 1 上に被機した Ni-P 基 体層 2 に Cr の非磁性金属下地層 3 を 2000 Å, Co-30 at % Ni-7.5 at % Cr 低性層 4 を 500 A お よびカーボン保護調滑層 5 を 500 A 連続スパッタ

して形成したものの代表的な函気特性として保西 カ Hc は 900 Oe である。

以上のような磁気配鉄媒体は脳等性の向上とと もに近年ますます軽量化とコストの低級に対する 要求が高められている。

(発明が解決しようとする課題)

شہ ہ

配鉄体の軽量化とコスト低級に対して考慮すべき点は悪板材料の選択である。 すなわち、A&-Mg 合金を悪板に用いているために、この上に使いNi-P層を設けねはならず、悪板面とNi-P層の表面研磨加工に多大の時間を要し、このことがコストに大きな比率を占めている。したがって、この加工工数を短縮するためには、所定の面根さ、平行度および平面度に仕上げなければならないので、大幅な工数省略は不可能であってコストの低級には限界があり、A&-Mg 合金を用いる限り多くを期待することができない。

一方基板材料の選択に関しては記録媒体の軽量 化も含めて、ブラスチックもしくはブラスチック とセラミックの複合材料を用いるのが有望である。

金崎膜のクラック発生を防止することができる構造を有する磁気記録媒体を提供することにある。 (課題を解決するための手段)

本発明の磁気記録媒体はブラスチックなどの非 磁性器板上に、非磁性金属膜とセラミックス膜と を交互に積み重ねたパッファ層,非磁性金属下地 層,磁性層および保護調滑層をこの順にスパッタ 形成したものである。

### (作用)

熱膨張係数の大きいブラスチック基板(約24×10-6/℃)とこれよりかなり熱膨張係数の小さに破済下地層(Cr:約8.4×10-6/℃)との間に成膜時の熱腹壁(昇温と降温)によって生ずる内部に及りるのが有効である。このバッファ層は単一材料で形成すると例えば少なくとも1000 Å程度の厚さを必要とする。しかしバッファ層の厚さは必りでな必要とする。しかしバッファ層の厚さはの原さ内にバッファ脳を収めるとき、単一材料を用いてただ一層としたのではその中を応力が伝

これらの材料は A&-Mg 合金より 軽く、金型を用いて成形することができるので、金型の 要面を高精度に加工しておくことにより、成形後の 装面研磨を行なうことなく十分に良好な面組さや平行度が得られるという利点があるからである。

しかしながら、悪板としてブラスチックまたは その複合材を用いるときは、別な問題が起きる。 それは、ブラスチックと金銭の熟酵服係数にしたかな の変にクラックが発生しやすい点である。となり ラックは、その大きさおよびかがにより、似くの 耐食性低下や磁気配録信号のエラー増加を全のの とす原因となる。したがって、AO-Mg 合金に飲 りブラスチックなどを基板に用いたときも配飲飲 体の信頼性を掛なわないようにする必要がある。

本発明は上述の点に進みてなされたものであり、 その目的は磁気記録媒体をより軽量とし、コスト を低波するためにブラスチックまたはプラスチッ クとセラミックの複合材料を用い、しかもスパッ タ方式により形成され、良好な磁気特性を有し、

描するだけで応力を吸収または緩和する役割を果 たすことができない。

そこで本発明のように、バッファ層を形態の異 なる膜を多層に積み重ねたものとして形成し、応 力伝播を遅らせ、それぞれの膜の外面において応 力緩和を分掛させることにより、全体の応力緩和 に寄与させることが可能となる。しかもこれらの 膜は磁気記録媒体の製造工程上、成膜が容易であ ることに加えて、成膜時の条件設定によって形態 の異なる膜を交互に横層できるものでなければな らない。このようなことから、バッファ猫として、 非磁性金属膜とセラミックス膜との組み合わせは 好適であり、これらを交互に積陥すると、バッフ ァ廉全体として所定の厚さの中に形態の異なる膜 が一つ進きに横み直ねられたものとなり、このパ ッファ層がプラスチック基板と金属下地版との熱 膨張係数の大きな差によって生する内部応力を避 和し、金属下地層のクラック発生を防止するよう に作用する。

〔與施例〕

以下本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明により得られた母気配鉄媒体の 模式的な髪部構成断面図を示したものであり、第 3図と共通部分を同一符号で表わしてある。第1 図は第3図と基本的な構成は同じであるが、第1 図が第3図と異なる点は基板1aにブラスチック を用い、基板1aと非磁性金銭下地層3との間に、 非磁性金銭基体層2ではなく、ベッファ層<u>6</u>が介 在するように構成したことにある。

この磁気配鉄媒体はまず基板材料にポリエーテルイミド樹脂の商品名のルテム 1000 を用い、所足の設面精度をもった金型により成形して基板1 a を作製し、この基板1 a 上に非磁性金銭膜 6 a とセラミックス膜 6 b を交互に積層してなるバッファ層 6 を形成するが、第1 凶では便宜上これらり、非磁性金銭膜 6 a とセラミックス膜 6 b の 膜厚はいずれら50 Åである。さらにこのパッファ層 6 上にCr の非磁性金銭下地層 3 を 2000 Å、 Co-30 at % Ni-7.5 at % Cr 合金の磁性層 4 を 500 Å、カーボ

形成した。また比較のために、Crターゲット。SICターゲットのDCスパッタをそれぞれ単独で行なった非磁性金銭艇6aのみと、セラミックス 腱6bのみのパッファ階を作製し、一方ポリエス テル樹脂と収徴カルシウムとの複合材料からなる 基板も作製した。

さらにパッファ暦 6上に肌次形成する非磁性金 以下地層 3 の Cr , 磁性層 4 の Co - Ni - Cr 合金お よび保護調滑層 5 のカーボンの成蹊をいずれも D C スパッタ法により次の条件により行なう。

燕板温度:80℃以下

原 料: Crターケット、Co-Ni-Cr 合金ターゲット、Cターケット、Arガス

成版任力: 10 mTorr

次に以上のごとくして得られたそれぞれの低気 記録媒体について金製膜に発生するクラック数と 耐食性能について比較を行ない、その結果を期 2 図(a),(b)に示す。第 2 図(a)は級軸を非既性金製下 地層 3 の Cr に発生する単位 M 級 ( mi ) あたりの 1 pm 以上のクラック数とし、機軸をパッファ層 6 ンの保護機構層 5 を 500 Å同一反応槽内で連続的 にスパッタ形成することにより第1図の磁気記録 供体を構成したものである。

ここで非磁性金属膜 6 a の例えば G とセラミックス膜 6 b の例えば Si C は 次のようにして形成 B 板温 医 U ない下とし、 Cr ターケットを用い、 Ar ガス D C スパッタ 法で非 磁性金属膜 6 a を 形成 した を 内 C スパッタ 法で非 磁性金属膜 6 a を 形成 した を 同じて セラミックス膜 6 b を 成膜する C とれを繰り返し行ない、 膜 6 a と 段 6 b が それ で 150 Å の厚さとなるように交互に 放 膜 横 する C とによりパッファ M 6 が 4 られる。

このとき非磁性金属膜 6 a とセラミックス膜 6 b を形成するための ターゲットを変えて D C スパッタする回数、すなわちこれらの膜が交互に摂み重ねられる積層数については、その効果を確かめるために、各スパック条件で 10 回の繰り返しによる10 層までの積層数を有する種々のバッフェ M 6 を

内に交互に積み重ねるように成談した非低性金属 版 6 a とセラミックス膜 6 b との 横盾数とし、それぞれの磁気配線媒体について 10 点測定した平均 値をブロットしたものである。 第 2 図 (b) は、 経軸 を媒体の代裂的な磁気特性である幾留磁気密度Br と、 磁性層 4 の膜厚 8 の積値 Br・8 について、 80 で、 80 % R H 環境内に放送した 1 ケ月耐食性試験 後の減少率 △ Br・8 とし、 積軸は第 2 図 (a) と同様 膜 6 a と 膜 6 b の 積層数を 妥わし、 ブロットは同じく 10 点行なって 平均値を用いた。

第 2 図(a) . (b)の 両図を 参照 すればわかるように、 パッファ層 6 が単一材料の一層のみでは 膜 6 a . 膜 6 b のいずれの場合も、 Cr 下地層 3 に 100 個以 上の クラックが 発生し、 それが 原因となって ABr・ 8値は5 %以上に達する。 このことは単一材料の場合この実施例の範囲で膜厚を変化させても同じである。△Br・8値が5 %以上になると磁気記録 鉄体の配録・再生の繰り返しによるエラーが増加 するので、バッファ暦 6 としては単一材料のみで 形成するのが選当でないことは明らかである。

これに対して、非磁性金属膜 6 a とセラミックス膜 6 b とを交互に積縮したパッファ瘤 6 を6 b の積 る本発明の磁気記録媒体では、膜 6 a と関 6 b b の積 M 数が増すとともに Cr 下地層 3 に生ずるクラック数は急速に減少し、 △Br・ 3 個も小さくなる。この積層数が 4 以上になると、第 3 凶に示さくなる。この A 8 合金基板 1 に N1ーP めっきの非 は とのでまる。 は 1.5 %~2 % とほぼ同等の値が得られる。 また 1 に作製したポリエステル 間に作製したポリエステル 間に作製したポリエステル 間に に 2 % とほぼ 同等の 値が 得ら 放 変 体 の かっきる。 は かの 外果があることを 第 2 図 回, (b) から 確認する ことができる。

ぞれの界面で吸収または緩和するように働き、その結果金属下地層 3 の Cr に クラック が発生するのを防止することができる。

また本発明の磁気配録媒体を磁気配録接機に組み込んでCSS試験を行なった結果、2万回のコンタクト・スタート・ストップに対しても、この 媒体表面にはなんら協の発生は見られず、再生出力もほとんど低下することなく、十分な耐久性を もっていることを確認することができた。

そのほか本発明の磁気記録媒体は基板にブラスチックまたはその複合材料を用いているために、 従来のAl-Mg 合金基板より約60 %軽量になると ともに、複雑な研磨工程を必要とせず、基板上に 堆積させる各層は本発明に係るパッファ溜も含め て同一反応慣内で版次スパッタさせればよいとい う利点もある。

(発明の効果)

低気配鉄媒体は軽量にするとともに、コストの 低級が望まれており、加工工数の多い従来の A& 合金器板に代って、後加工なしで高い表面精度の たとえ柔軟性をもつまた。マッズが ボッ 膜 6aでもこれを単独にバッファ圏 6として用いるときは、その膜厚は 1000 Å以上を必要とすると考えられるが、本発明では非既性金銭膜 6aとセラミックス膜 6 b との積層体としてバッファ層 6 を形成したために、 膜 6a と版 6 b の厚さがいずれも50 Åであるから、 10 層重ねたとしても、バッファ層 6 の膜厚は 500 Åで足りることになる。なお非磁性金属膜 6a は Cr のほかに、ターグットを選ぶことにより、  $A\theta$ , Si, Ti, V, W などを放膜することができ、セラミックス膜 6b も 同様に SiC のほかに SiO, SiO2, Si2 N4, TiC, TaC, B4 C,

WC,BNなどの成膜が可能であり、これらの膜を 適当に組み合わせ用いても前述と同様の効果が得 られる。

以上のように非磁性金路膜 6 a とセラミックス 膜 6 b を交互に积層形成したバッファ層 6 を有す る本発明の磁気記録媒体は、 基板 1 a と非磁性金 内下地層 3 の Cr との大きな 熱影張係数の相違に 起因して生ずる内部応力を膜 6 a と膜 6 b がそれ

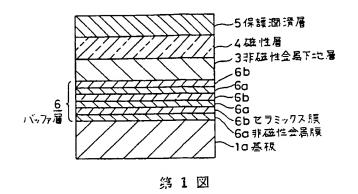
得られるプラスチックまたはその複合材料を用い ることができるが、これらプラスチック系材料の 悲板は、その上に形成される金以下地沿(Cr)と 熱膨張係数が大きく異なるため、成膜炎の金属下 地層にクラックを発生し、このことが原因となっ て媒体の耐食性能が著しく低下する。これに対し て本発明の磁気配録媒体は実施例で述べたように、 プラスチック糸基板と金銭膜との間に非磁性金銭 膜とセラミックス膜とを交互に積み重ねたパッフ ァ闇を介在させるようにしたため、基板と金銭膜 の熱膨張係数の差により生ずる内部応力を、概解 されたそれぞれの腹の界面で吸収または凝和する ように分担することが可能となり、これが単一材 料のパッファ脳では不可能であった 500 A以下の 膜厚のパッファ 層で応力緩和を実現させ、その結 果金属下地脂にクラックが発生するのを防ぐこと ができる。

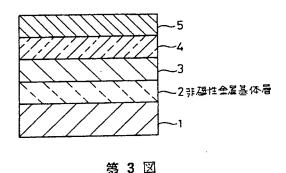
以上のことから、本発明の母気配母媒体はアル オニウム系基板を用いたときに起きる本質的な欠 点を排除し、従来の A& 合金基板を用いた媒体と 同様の耐食性能および信頼性を維持するものである。

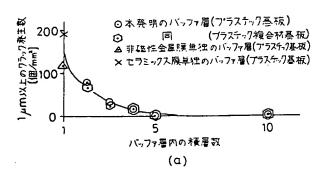
## 4. 図面の簡単な説明

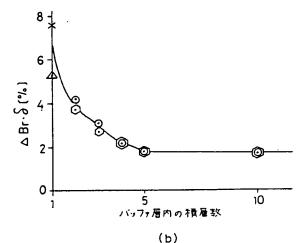
第1図は本発明の母気記録媒体の要部構成を示す模式断面図、第2図回は本発明の母気記録媒体のパッファ層内の積層数と非磁性金萬下地層に生ずるクラック数との関係線図、第2図回は同じくパッファ層内の積層数とABr・カとの関係線図、第3図は従来の母気記録媒体の要部構成を示す模式断面図である。

代理人并理士 山 口 &









第2図